

北海道次世代半導体産業立地推進連携会議 次第

日時：令和6年3月28日（木）

16：30～17：10

場所：本庁3階知事会議室

1 開 会

2 議 事

(1) 北海道半導体・デジタル関連産業振興ビジョンについて

(2) 令和5年度の取組状況及び今後の取組の方向性について

- ・北海道
- ・北海道経済産業局
- ・北海道労働局
- ・北海道開発局
- ・北海道地方環境事務所
- ・千歳市

(3) 次世代半導体製造拠点整備の進捗状況について

3 閉 会